

Uchwała nr RNDICh.4-8.2023
Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
Politechniki Warszawskiej
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Piotrowi Kowalczykowi

Na podstawie §49 ust.3 pkt.1 *Statutu Politechniki Warszawskiej* oraz §6 ust.3 załącznika do uchwały nr 321/L/2022 Senatu PW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w związku z §1 uchwały nr 15/L/2020/ Senatu PW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020–2024, uchwała się co następuje:

§1

Rada Naukowa Dyscypliny *Inżynieria Chemiczna* Politechniki Warszawskiej na wniosek mgr. inż. Piotra Kowalczyka wyznacza promotora w osobie *prof. dr. hab. inż. Tomasza Ciacha* z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz promotora pomocniczego w osobie *dr. inż. Michała Wojasińskiego* z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym z zachowaniem zasady bezwzględnej większości głosów (osób uprawnionych do głosowania: 28, osób obecnych: 19, głosów ważnych: 19 wynik: 19 głosów za podjęciem uchwały; 0 głosów przeciw podjęciu uchwały; 0 głosów wstrzymujących się).

Pouczenie:

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie ani odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.

Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

dr hab. inż. Maciej Szwałt
profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski